



川崎市

初心者歓迎

# 転写プロセス

2024年度第16回 ナノファブスクエア 講習・実習会

## 場所

### AIRBIC 会議室 1

(川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり  
JR新川崎駅から徒歩10分)

## 講師

伊倉 和之 先生 (SCIVAX株式会社)

## 実習内容

ナノインプリント技術の基礎と装置の原理について講習し、実際に装置を使って実習します。

## 実習機器

ナノインプリント装置 X-300 \*

\* SCIVAX株式会社 製造

サブミクロンの微細パターンを射出成型や押出成型では対応できない薄膜への転写が可能

機器詳細仕様は「NANOBIICオープンラボ」ホームページ <https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

## <開催日>

11 / 14 (木)

13:30 - 16:30

※講習1時間、実習2時間

E



日本工学会  
ECEプログラム認定

慶應、早稲田、科学大、東大からなる4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行なっています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「転写プロセス 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

なお、本講習・実習会は日本工学会ECE(高度技術者教育)プログラムの認定のもと実施しており、所期の成績を収めた方には修了証とNano Fab Square Award各賞を授与いたします。

定員：先着5名程度 参加費：13,000円

主催：4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム,  
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市

申込：下記申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.gle/6gTKRQipc7DrACPY6>



申込フォーム

問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061 真期 彰 Tel:080-6560-3060  
E-mail:nano-micro@open-labo.jp